DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03533120 **Image available**
LIOUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **03-196020** [JP 3196020 A]

PUBLISHED: August 27, 1991 (19910827)

INVENTOR(s): SATO SHUNICHI

APPLICANT(s): CASIO COMPUT CO LTD [350750] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 01-336049 [JP 89336049]

FILED: December 25, 1989 (19891225)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; G02F-001/1333; H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1278, Vol. 15, No. 460, Pg. 147,

November 21, 1991 (19911121)

ABSTRACT

PURPOSE: To securely insulate an image element electrode from an electrode for storage capacity and to enable increase of storage capacity per unit area by forming a conductive film on an insulating film coating the circumference of the image element electrode of a thin film transistor panel, and providing storage capacity having a structure formed by connecting the conductive film with the common electrode of opposite panel.

CONSTITUTION: The opaque conductive film 117 is formed on the protective insulating film 116 coating the circumference of the image element electrode 112. All of the films 117 of each image element region are connected by the connecting media 117a across gate lines 114 along the direction of a gate line 115, and they are electrically connected with the common electrode 122 of the opposite panel 102. This insulating film 1116 can select a thickness and a mate rial comparatively freely, differing from the case of the gate insulating film 113b, thus permitting this insulating

film to be set to a small thickness a mate rial high in dielectric constant to be selected, and accordingly, capacity per unit area to be remarkably enhanced as compared with the conventional ones. 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-196020

四公開 平成3年(1991)8月27日

@Int. CL. 5 G 02 F 1/1333 H 01 L

識別記号 5 0 0 5 0 5

庁内整理番号

9018-2H 8806-2H 7514-5F

9056-5F

H 01 L 29/78

3 1 1 C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

❸発明の名称 被晶表示装置

29/784

②特 顧 平1-336049

を 出 頤 平1(1989)12月25日

20発 明 者 佐藤

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社八王子研究所内

勿出 願 人 カシオ計算機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

四代 理 人 弁理士 阪本 紀康

1. 発明の名称

液晶

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に、透明な画素電極及び段画素 電極に接続された薄膜トランジスタをマトリクス 状に複数配設すると共に、ゲートライン及びドレ インラインを前記複数の画業電極の間を纏って縦 横に配設してなる薄膜トランジスタパネルと、

該薄膜トランジスタパネルと対向して配置され、 全面に透明な共通電極を配設してなる対向パネル

該薄膜トランジスタパネルと該対向パネルとの 間に封入された液晶とを備えた液晶表示装置にお

前記薄膜トランジスタパネルの画素電極上の周 辺部に絶縁膜を介して導電膜を設け、該導電膜を 前記対向パネルの共通電極に接続した構成からな る蓄積容量を備えたことを特徴とする液晶表示袋

(2) 前配資素電極は前記薄膜トランジスタに直 接接続されると共に、その周辺部は前記ゲートラ イン及びドレインラインの近傍まで延長して設け られていることを特徴とする請求項1記載の液晶 表示装置。

(3) 前配薄膜トランジスタ、ゲートライン及び ドレインライン上は絶縁膜で覆われており、前記 西素電極は該絶縁膜に形成されたコンタクトホー ルを介して前記薄膜トランジスタに接続されると 共に、その周辺部は前記ゲートライン及びドレイ ンライン上にまで延長して設けられていることを 特徴とする請求項1配載の被晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、例えば液晶テレビ等に組み込まれる アクティブマトリクス型の波晶表示装置に係り、 特にはその表示特性を向上させるために蓄積容量 の付加された液晶表示装置に関する。

〔従来の技術〕

第9図は従来の液晶表示装置の平面図であり、 第10図は第9図におけるA-A断面図である。

従来の液晶表示装置は、第10図に示されるように、薄膜トランジスタパネル 1 と、これに対向して配置された対向パネル 2 と、これら 2 つのパネル間に封入された液晶 3 とから構成されている。なお、第 9 図には、対向パネル 2 と液晶 3 を省略して薄膜トランジスタパネル 1 のみが示されている。

薄膜トランジスタパネル1は、第9図に示されるように、ガラス等でできた透明な絶縁番板11上に、透明な画素電極12と、この画案電極12に接続されたスイッチング素子としての薄膜トランジスタ13とが、マトリクス状に複数配置されている。それと共に、絶縁巻板11上には、上記複数の画素電極12の間を纏って縦機にゲートライン14及びドレインライン15を配殺した構成となっている。

上記簿膜トランジスタ13の構成は、第10図に具体的に示されている。すなわち、絶縁基板1

更に、絶縁基板11上には、画素電極12の直下にゲート絶縁膜13bを隔てて透明な導電膜17(第9図中では斜線で示されている部分)が形成されている。そして、各面素領域毎の導電膜17は全てドレインライン15の下方を微切りながらゲートライン14の配線方向に沿って結線され、かつ、後述する共通電極22に基板外で電気的に接続されている。

1上の所定箇所に、ゲート電極 1 3 a が上記ゲー トライン14の一部としてパターン形成され、そ の全面が窒化シリコン膜等からなるゲート絶縁膜 13bで覆われている。更にその上には、ゲート 電極13aとほぼ対向する箇所にa~Si(アモ ルファスシリコン)からなるa-Si半導体層I 3 c が形成され、その上の両側には、 n 型不純物 が高速度に導入されたコンタクト用のn・ーaー S1半導体層13d及びアルミニウム等からなる コンタクト用の金属膜13eが積層されている。 そして、一方のコンタクト用金属膜13c上には、 ドレイン電極131が上記ドレインライン15の 一部として形成され、また、もう一方のコンタク ト用金属膜13e上の端部からゲート絶縁膜13 b 上にかけて上記の商業電極12が形成されてい る。そして、これらの全面が保護絶縁膜16で覆 われている。なお、ドレインライン15上も保護 絶縁膜16で覆われ、またゲートライン14上は ゲート絶縁膜13bと保護絶縁膜16とにより2 重に覆われている。

以上の構成において、画素電極12の直下に導 位腹17を設けたのは、以下の理由による。 すな わち、画素電極12と共通電極22とによって挟 まれた液晶3の持つ容量は液晶3の層厚(ギャッ **プ長) や材質等で小さく制限されてしまい、これ** によって表示特性も制限されてしまう。そこで、 **表示特性を向上させるためには、新たな容量〔**蓄 積容量)を液晶3の持つ容量と並列に付加して、 実質的に全体の容量を大きくしてやることが考え られる。そこで、上述したように画素電極12の 直下にゲート絶縁膜13bを隔てて導電膜17を 配設し、この導電膜17を共通電極22に接続す ることにより、導電膜17が蓄積容量用の電極と して作用し、かつゲート絶縁膜13bが蓄積容量 用の絶縁膜として作用することになる。この場合 における1つの西景の等価回路は、第11図のよ うに示すことができる。同図において、Cicは被 晶3の持つ容量、C。はゲート電板13aと画素 電極12との重なりによって生じる容量、そして Cょcと並列に接続されたCsrは上記の導電膜17

特開平3-196020(3)

と画素電極12との間で形成される蓄積容量である。

(発明が解決しようとする課題)

従来の液晶変示装置における蓄積容量 C s t は、 上述したように画素電極 1 2 の直下に蓄積容量用 電極としての認電膜 1 7 を設けて形成され、その 間のゲート絶縁膜 1 3 b を蓄積容量用絶縁膜とし て利用しているので、次のような問題点が生じて いた。

第1に、上記構成の液晶表示装置を製造するには、最初の工程で蓄積容量用電極としての導電膜17を形成する必要があるため、その後続工程の無処理やエッチグ等で導電膜17上のゲート絶縁膜13bにピンホール等が生じやすく、そのピンホール等を介して導電膜17と画素電極12とが知路すると、画素電極12と共通電極22とが常に同電位になってしまい、液晶3を駆動することができなくなる。

第2に、蓄積容量用の絶縁膜はゲート絶縁膜1

以上のことから、結果的に、製造上の歩留りが 低く抑えられていた。

本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされた ものであり、その目的は、画素電優と蓄積容量用 電極との間を確実に絶縁でき、かつ単位面積当た

りの潜積容量を大きくすることのできる液晶表示 装置を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

また、他の発明は、上記構成からなる液晶表示 装置において、前記画素電極が前記薄膜トランジ スタに直接接続されると共に、その周辺部が前記 ゲートライン及びドレインラインの近傍まで延長 して設けられていることを特徴とするものである。

更に他の発明は、上記構成からなる液晶表示装置において、前記薄膜トランジスタ、ゲートライン及びドレインライン上が絶縁膜で覆われており、前記画業電極が該絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタに接続されると共に、その周辺部が前記ゲートライン及びドレインライン上にまで延長して設けられていることを特徴とするものである。

(作用)

画常電極上に形成される絶縁膜(例えば保護絶縁膜)は、ゲート絶縁膜と違って厚さや材質を比較的自由に選択できる。本発明では、このように厚き及び材質を自由に選択できる絶縁膜を蓄積容量用の絶縁膜として使用するので、この絶縁膜の厚さを薄く設定し、かつ材質も続電率の大きなものを選択することにより、単位面積当たりの容量を従来よりも考しく大きくすることが可能になる。

このように単位面積当たりの容量を大きくでき

特開平3~196020 (4)

るので、画業電極上の周辺部にのみ書積容量を形成しても、従来よりも大きな蓄積容量が得られる。 すなわち、小さな面積で、大きな蓄積容量が得られる。

また、画素電極上の絶縁膜とその上の導電膜(蓄積容量用電極)とは、ほとんど最終工程で形成されるので、絶縁膜にピンホール等の欠陥ができることはなく、よって画素電極と蓄積容量用電極との間が短絡するようなことはなくなる。

更に、画素電極をゲートライン及びドレインラインの近傍、取いはその上方まで延長して股け、その上の周辺部に蓄積容量を形成した場合は、有効画素領域内に蓄積容量を形成せずに済み、よって関ロ率を下げずに済む。しかもこの場合は、 高額容量用の電極として不透明な導電腹を用いることにより、この導電膜を遮光膜として利用することもできる。

(実 施 例)

以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。

ライン115が、上記複数の商業電極112の間を縫って経機に配設されている。なお、商業電極112は、第9図に示した従来のものよりも、よりゲートライン114及びドレインライン115に近接した位置まで延長して設けられており、従来よりも大きな面積となっている。

上記簿膜トランジスタ113の構成は従来と関はであり、第2図に具体的に示さされてい、ゲートはであり、第4位に示さいではない、ゲートはではない。一下ではないがでは、一下のボートをではないがでは、一下のボールをでは、一下のボールをでは、133cでは、13

第1図は本発明の液晶表示装置の一実施例の平 面図であり、第2図、第3図及び第4図は第1図 におけるA-A断面図、B-B断面図及びC-C 断面図である。なお、第1図には、対向パネルと 液晶を省略して薄膜トランジスタパネルのみを示

本実施例の液晶表示装置は、第2図~第4図に示されるように、薄膜トランジスタパネル101 と、これに対向して配置された対向パネル102 と、これら2つのパネル間に封入された液晶10 3とから構成されている。

環膜トランジスタパネル101は、第1図に示されるように、ガラス等でできた透明な絶縁基板111上に、1TO膜等からなる透明な画素電極112に接続されたスイッチング素子としての環膜トランジスタ113とが、マトリクス状に複数配設されている。それと共に、絶縁基板111上には、上配複数の環膜トランジスタ113からそれぞれ延びる、クロム等の金属でできたゲートライン114及びドレイン

イン115の一部として形成され、また、もう一方のコンタクト用金属膜113 e 上からゲート絶縁膜113 b 上にかけて上記の西素電極112が形成されている。そして、これらの全面が保護絶縁膜116で覆われている。なお、ドレインライン115上も、第3回に示されるように保護絶縁度116で覆われ、またゲートライン114上は、第4回に示されるようにゲート絶縁膜113 b と保護絶縁膜116とにより2重に覆われている。

更に、 西素電極112上の周辺部、具体的には 重素電極112の全領域から従来の画別の 第9図参照)に相当する領域を除いい保護部分 1図中に斜線で示す部分)に、上記の保護部分 116を介して不透明ななが、上記のが形成117 でいる。静しくは後述ななが、この事態を でいる。静しくは極として、多重に対象では でいる。第1回ににいるでは が変質によってが、第1回にいるに が変質によってが、第1回ににいるに がある。第1回ににいるに がある。が、のようには がったいる。があるこれらは がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、 がったいる。があるこれらは、

特開平3-196020(5)

する対向パネル102の共通電極122に基板外 で電気的に接続されている。

一方、対向パネル102は、ガラス等でできた 透明な絶縁基板121上の全面に、透明な共通電 極122が配設された構造である。なお、カラー 表示を行う場合には、共通電極122上における 各面素電極112と対向する箇所に赤、緑、脊等 のカラーフィルタを配設するようにしてもよい。

本実施例では、上述したように西常電極112 上の周辺部に保護絶縁膜116を介して導電膜1 17を配役し、この導電膜117を共通電極12 2に接続することにより、導電膜117が蓄積容量用の電極として作用し、かつ保護絶縁膜116 が蓄積容量用の絶縁膜として作用する。この場合における1つの画常の等価回路は従来と同様であり、第11図のように要すことができる。

このように本実施例では画素電極 1 1・2 上の周辺部に蓄積容量 C str を形成したことにより、次のような効果が得られる。

第1に、蓄積容量用の絶縁膜として用いられる

保護絶縁膜116は、従来利用していたゲート絶 緑膜113 b と違って厚さや材質を比較的自由に 選択できるので、この保護絶縁膜116の厚さを 可能な範囲内で薄く設定し、かつ材質も誘電率の 大きなものを選択することにより、単位面積当た りの容量を従来よりも著しく大きくすることがで きる。例えば、絶縁膜の厚さだけを考えてみても、 ゲート絶縁膜113bに要求される厚さが4000人 以上であるのに対し、保護絶縁膜116はその半 分の2000人以下に確くすることが可能なので、単 位面積当たりの容量を従来の2倍以上に大きくす ることができ、よって従来の半分以下の面積で従 来と同程度の蓄積容量を得ることができる。従っ て、蓄積容量の形成される領域が茜素電極116 上の周辺部という小面積領域であっても、十分に 必要な容量を確保することができる。

第2に、保護絶縁膜116とその上の導電膜1 17とは、薄膜トランジスタ113の形成が済んだ後の、ほとんど最終工程で形成されるので、保 離絶縁膜116にピンホール等の欠陥ができるこ

とがなく、よって画素電極112と蓄積容量用電 極(導電膜117)との間の短絡を防止して、確 実に絶縁することができる。

第3に、画素電極112をゲートライン114 及びドレインライン115のごく近傍まで延長して設け、その上の周辺部(画素電極112の全領域から従来の画素電極12に相当する領域を除いた部分)に不透明な導電膜117を形成したので、この導電膜117がゲートライン114及びドレインライン115の周辺からの漏れ光を遮断する。 このことから、対向パネル102に遮光膜を形成する必要がなくなる。 しかも、この導電膜117は上配のように有効画素領域の外に形成されているので、閉口率を下げる心配もない。

次に、第5図は本発明の液晶表示装置の他の実施例の平面図であり、第6図、第7図及び第8図は第5図におけるA-A断面図、B-B断面図及びC-C断面図である。なお、第5図には、対向パネルと液晶を省略して薄膜トランジスタパネル

のみを示した。

本実施例は、薄膜トランジスタパネル101に おいて、前記実施例と比べ画素電極112及びその上に形成される蓄積容量の構造を変えたもので あり、その他の構成は前記実施例と同じである。

持開平3-196020(6)

114及びドレインライン115上にオーバラップするまで延長して設けられており、前記実施例よりも更に大きな面積となっている。

本実施例では、上述したように面素電係112 上の周辺部に絶縁膜118を介して導電膜119 を配設し、この導電膜119を共通電極122に接続したことにより、導電膜119が蓄積容量用の電極として作用し、かつ絶縁膜118が蓄積容量用量用の絶縁膜として作用する。この場合における1つの画彙の等価回路も従来と同様であり、第11図のように表すことができる。

電率を約4倍にできるので、単位面積当たりの容量は従来の約8倍にもすることができる。従って、 従来の8分の1の面積で従来と同程度の蓄積容量 を得ることができる。

また、西紫電極112の周辺部がゲートライン 114及びドレインライン115上まで拡張され たことに伴い、その上に形成される不透明な導電 膜119も同様な範囲まで拡張されるので、ゲー トライン114及びドレインライン115の周辺 から添れようとする光を前記実施例よりも一層確 実に遮断することができる。

なお、上記の各実施例では、蓄積容量用電極と しての導電膜 1 1 7、 1 1 9 に不透明な材質のも のを使用したが、遮光膜としての働きが必要なけ れば、透明な材料を使用してもよい。

また、閉口率が低下してもよければ、画素電極をゲートライン及びドレインラインの近傍、 較いはその上方まで延長して設ける必要もなく、 従来と同様な大きさの画素電極上の周辺部に蓄積容量を形成するようにしてもよい。

更に、本発明では、薄膜トランジスタの構造は 上記実施例のものに限定されることはなく、どの ようなタイプのものであってもよい。

(発明の効果)

更に、商業電極をゲートライン及びドレインラインの近傍、或いはその上方まで延長して設け、その上の同辺郎に蓄積容量を形成した場合は、有効画素領域内に蓄積容量を形成せずに済み、よっ

特開平3-196020(7)

て蓄積容量用の導電膜を遮光膜として使用した場合であっても、開口率を下げずに済む。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の液晶表示装置の一実施例の平 面図、

第2図、第3図及び第4図は第1図におけるA

- A 断面図、B - B 断面図及びC - C 断面図、

第5図は本発明の液晶 表示装置の他の実施例の 平面図、

第6図、第7図及び第8図は第5図におけるA

- A 断面図、B-B断面図及びC~C断面図、

第9回は従来の液晶表示装置の平面図、

第10図は第9図におけるA-A断面図、

第11図は上記従来の液晶表示装置における1

つの画案の等価回路を示す回路図である。

101・・・薄膜トランジスタパネル、

111・・・絶縁基板、

112・・・西素電極、

113・・・苺膜トランジスタ、

114・・・ゲートライン、

115・・・ドレインライン、

116・・・保護絶縁膜、

117 · · · 導電膜、

118・・・ 絶縁膜、

119・・・導電膜、

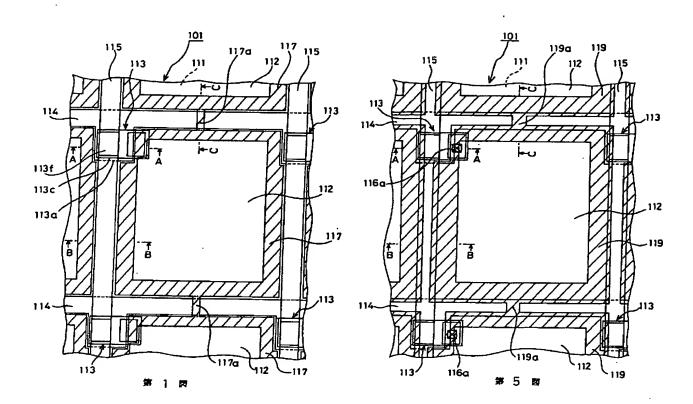
102・・・対向パネル、

121・・・絶縁基板、

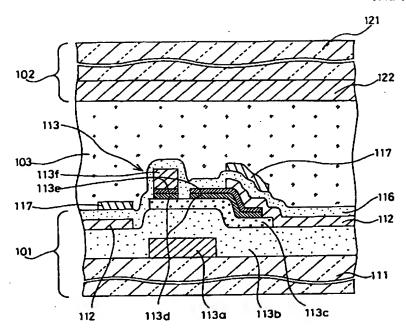
122・・・共通電極、

103···液晶.

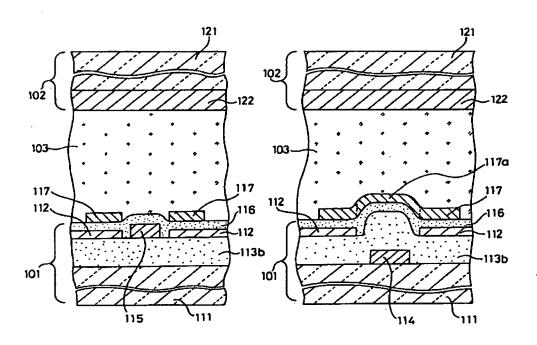
特許出願人 カシオ計算機株式会社



特別平3-196020(8)



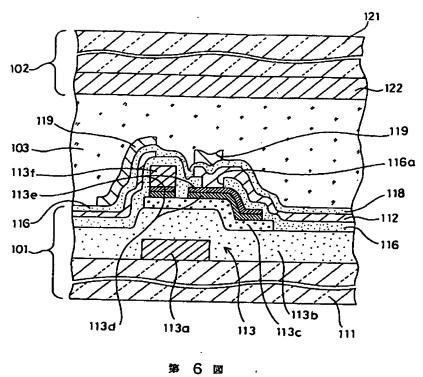
第 2 図

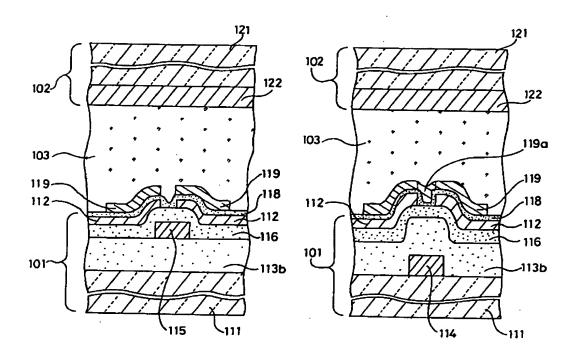


第 3 図

第 厶 図

特開平3-196020(9)

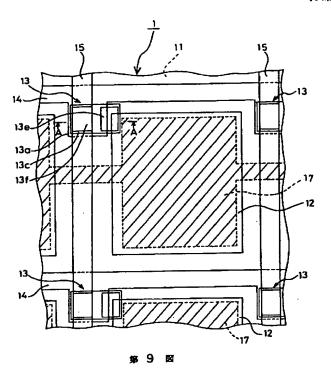


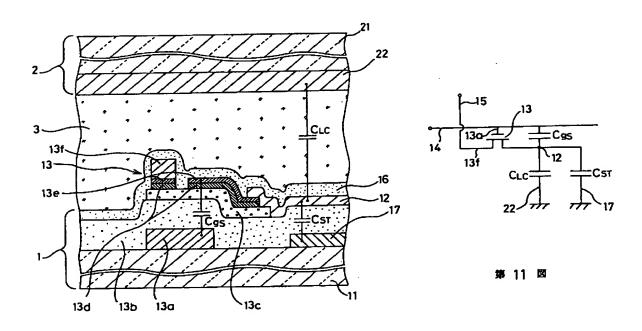


第 7 图

下 8 河

特爾平3-196020 (10)





第 10 図